MATERIAL FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT USING THE SAME

Patent number:

JP2003129043

Publication date:

2003-05-08

Inventor:

TANAKA HIROAKI; SUGANO MAKI; YAGI TADAO;

TOBA YASUMASA

Applicant:

TOYO INK MFG CO

Classification:

- international:

C07C211/54; C07C217/94; C07C323/37; C07D209/86;

C07F7/08; C09K11/06; H05B33/14; C07C217/92; C07C211/00; C07C323/00; C07D209/00; C07F7/00; C09K11/06; H05B33/14; C07C217/00; (IPC1-7): C07C211/54; C07C217/92; C07C217/94; C07C323/37; C07D209/86; C07F7/08; C09K11/06; H05B33/14

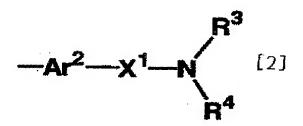
- european:

Application number: JP20010328707 20011026 Priority number(s): JP20010328707 20011026

Report a data error here

Abstract of JP2003129043

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL (electroluminescent) element expressing a high emission brightness in colors from yellow to red and a long life, and to obtain a material for the organic EL element. capable of satisfying the element. SOLUTION: The material for the organic electroluminescent element is characterized by a compound expressed by formula (1) [Ar<1> is a perylenyl group; R<1> and R<2> are each a substituted or unsubstituted monovalent aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group, an aliphatic heterocyclic group or an aromatic heterocyclic group and at least either of R<1> and R<2> is a monovalent organic residue represented by formula (2) (Ar<2> is a substituted or unsubstituted divalent organic hydrocarbon group, or the like; X<1> is a direct bond, O, S, or the like)].



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-129043

(P2003-129043A) (43)公開日 平成15年5月8日(2003.5.8)

(51) Int. Cl. '	識別記号	FI				テーマコート・	(参考)
C09K 11/06	620	C09K 11/06		620	3K(007	
	635			635	4C2	204	
	645			645	4H(006	
	660			660	4H(149	
H05B 33/14	·	H05B 33/14			В		
	審査請求	未請求 請求	項の数8	OL	(全43頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2001-328707(P2001-328707)	(71)出顧人	000222118	3			
			東洋イン	キ製造	株式会社		
(22)出願日	平成13年10月26日(2001.10.26)		東京都中央	央区京	僑2丁目3₹	图3号	
	·	(72)発明者	田中 洋明	明			
			東京都中央	央区京	香二丁目3看	\$13号 東	洋イ
			ンキ製造	朱式会	社内		
		(72)発明者	菅野 真樹	尌			
			東京都中央	央区京村	舊二丁目3看	針3号 東	洋イ
			ンキ製造	朱式会	社内		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子用材料およびそれを使用した有機エレクトロルミネッセンス素 子

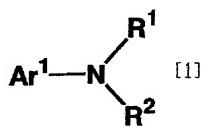
(72)発明者 八木 弾生

(57)【要約】

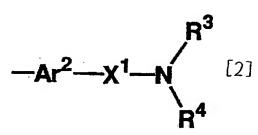
(修正有)

【課題】黄色~赤色の高い発光輝度と長寿命を示す有機 EL素子と、それを満足しうる有機EL素子用材料を提 供すること。

【解決手段】下記一般式 [1] で表される化合物であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。



[式中、Ar'は、ペリレニル基、R'およびR'は、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、脂肪族複素環基、芳香族複素環基であって、R'およびR'の少なくとも一つは、下記一般式[2]で表される1価の有機残基である。]



ンキ製造株式会社内

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

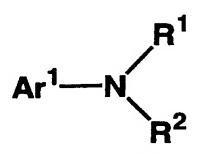
[式中、Ar¹は、置換または無置換の2価の芳香族炭化水素基など、X¹は、直接結合、O、Sなどを表す。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式[1]で表される化合物である ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子用 材料。

一般式[1]

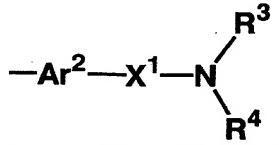
【化1】



[式中、Ar'は、置換もしくは未置換のペリレニル 基、R'およびR'は、置換もしくは未置換の1価の脂肪 族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化 水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、 および、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基よ り選ばれる1価の有機残基であって、R'およびR'の少 なくとも一つは、下記一般式 [2] で表される1価の有 機残基である。Ar'とR'、Ar'とR'、R'とR'は、 互いに結合して環を形成していても良い。]

一般式[2]

【化2】



[式中、Ariは、置換もしくは未置換の2価の芳香族 炭化水素基、または置換もしくは未置換の2価の芳香族 複素環基、R³およびR¹は、置換もしくは未置換の1価 の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香 族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素 環基、および、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素 環基より選ばれる1価の有機残基、X'は、直接結合、 O, S, = C (R^{5}) R^{6} , = S i (R^{7}) R^{8} on T^{8} である(ここに、R'~R'は、水素原子、置換もしくは 未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換 の1価の芳香族炭化水素基のいずれかである)。A r¹ とR'、Ar'とX'、Ar'とR'、Ar'とR'、X'とR '、X'とR'、R'とR'は、互いに結合して環を形成し ていても良い。]

【請求項2】Ar'が、置換もしくは未置換の3-ペリ レニル基であることを特徴とする請求項1記載の有機工 レクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項3】Ar'が、未置換の3-ペリレニル基であ ることを特徴とする請求項2記載の有機エレクトロルミ ネッセンス素子用材料。

【請求項4】 R'およびR'が、いずれも一般式 [2] で 表される1価の有機残基であることを特徴とする請求項 1ないし3いずれか記載の有機エレクトロルミネッセン ス素子用材料。

【請求項5】 X'が、直接結合であることを特徴とする 請求項1ないし4いずれか記載の有機エレクトロルミネ 10 ッセンス素子用材料。

【請求項6】陽極と陰極とからなる一対の電極間に一層 または多層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミ ネッセンス素子において、少なくとも一層が請求項1な いし5いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素 子用材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

【請求項7】陽極と陰極とからなる一対の電極間に少な くとも一層の発光層を形成してなる有機エレクトロルミ ネッセンス素子において、発光層が請求項1ないし5い 20 ずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料 を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素

【請求項8】さらに、発光層と陰極との間に少なくとも 一層の電子注入層を形成してなる請求項7記載の有機工 レクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平面光源や表示に使 用される有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子用 30 材料およびそれを用いた有機EL素子に関する。さらに 詳しくは、長寿命を有し、黄色~赤色の高輝度発光を得 ることのできる有機EL素子用材料およびそれを用いた 有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発 光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素 子は、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から 構成されている。発光は、両電極間に電界が印加される 40 と、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入 され、この電子が発光層において正孔と再結合し、エネ ルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギー を光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比 べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。 また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。 近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率 を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 素子が報告され、関心を集めている(Appl.Phy

50 s. Lett., 第51巻, 913頁, 1987年発行

参照)。この方法は、金属キレート錯体を発光層、アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光を得ており、 $6\sim10$ Vの直流電圧で輝度は数1000 (cd/ m^1)、最大発光効率は1.5 (1 m/W)を達成して、実用領域に近い性能を持っている。

【0004】有機EL素子の中でも、特に黄色から赤色の発光を得るための有機EL素子用発光材料については、C. H. Chenら著、Macromol. Symp.,第125号、34~36頁および49~58頁、1997年発行に記載されているDCM、DCJ、DC 10JT、DCJTBといった4H-ピラン誘導体が黄色から赤色の発光を得るための有機EL素子用発光材料として報告されているが、発光輝度が低いというという問題があった。

【0005】一方、ベリレン構造を有する有機EL素子用発光材料については、例えば、特開平11-144869号公報、特開2001-11031号公報、特開2001-176664号公報に記載されているモノおよびジアミノベリレン化合物等が知られている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術に述べた黄色~赤色の高輝度発光を得るための有機EL素子用発光材料は、いずれも充分な発光輝度を有しておらず、寿命が短いという欠点があった。一方、ペリレンは平面性の高い分子構造であるため、有機EL素子用発光材料として用いる場合、濃度消光等の好ましくない現象が発生し易い。そのため、従来の技術に述べたように、ペリレンに結合するアミノ基の数を増やしたり、立体的に嵩高い置換基を導入する等の改良が試みられているが、それに伴う分子量の増大によって、溶剤に対する溶解性の低下30や、素子作成時の蒸着性が悪くなるといった作業性の悪化という懸念がある。そのため、より一層の高い発光輝度と長い寿命を持った有機EL素子用材料が求められていた。

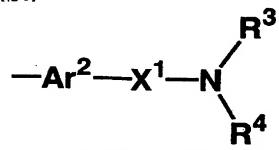
[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、以上の諸問題を考慮し解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。すなわち、本発明は、下記一般式[1]で表される化合物であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

【0008】一般式[1] 【化3】

[式中、Ar'は、置換もしくは未置換のペリレニル基、R'およびR'は、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、および、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基より選ばれる1価の有機残基であって、R'およびR'の少なくとも一つは、下記一般式[2]で表される1価の有機残基である。Ar'とR'、Ar'とR'、R'とR'は、互いに結合して環を形成していても良い。]

【0009】一般式[2] 【化4】



【0010】また、本発明は、Ar'が、置換もしくは 未置換の3-ペリレニル基であることを特徴とする上記 有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

【0011】また、本発明は、Ar'が、未置換の3-ペリレニル基であることを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

40 【0012】また、本発明は、R'およびR'が、いずれも一般式[2]で表される1価の有機残基であることを 特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

【0013】また、本発明は、X'が、直接結合である ことを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素 子用材料に関する。

【0014】また、本発明は、陽極と陰極とからなる一対の電極間に一層または多層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも 50 一層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を 含有する層である有機エレクトロルミネッセンス案子に 関する。

【0015】また、本発明は、陽極と陰極とからなる一対の電極間に少なくとも一層の発光層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0016】また、本発明は、さらに、発光層と陰極と の間に少なくとも一層の電子注入層を形成してなる上記 有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、詳細にわたって本発明を説明する。まずはじめに、本発明の有機EL素子用材料である一般式 [1] で表される化合物について説明する。【0018】まず、一般式 [1] 中のAr'は、置換もしくは未置換のペリレニル基を表し、未置換のペリレニル基としては、1ーペリレニル基、2ーペリレニル基、3ーペリレニル基があげられる。これらペリレニル基は、さらに他の置換基によって置換されていても良い。そのような置換基としては、1価の脂肪族複素環基、1価の芳香族複素環基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシル基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールオキシルボニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基等があげられる。

【0019】ここで、1価の脂肪族炭化水素基としては、炭素数1~18の1価の脂肪族炭化水素基を指し、そのようなものとしては、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基があげられる。

【0020】したがって、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、sec-プチル基、tert-プチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、オクタデシル基といった炭素数1~18のアルキル基があげられる。

【0021】また、アルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、イソプロペニル基、1-プテニル基、2-プテニル基、3-プテニル基、1-オクテニル基、1-オクタデセニル基といった炭素数 $2\sim18$ のアルケニル基があげられる。

【0022】また、アルキニル基としては、エチニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基、1-プチニル基、2-プチニル基、3-プチニル基、1-オクチニル基、1-デシニル基、1-オクタデシニル基といった 炭素数 $2\sim180$ アルキニル基があげられる。

【0023】また、シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、シク 50

ロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロオクタデシル基、2-ボルニル基、2-イソボルニル基、1-アダマンチル基といった炭素数3~18のシクロアルキル基があげられる。

【0024】さらに、1価の芳香族炭化水素基としては、炭素数6~30の1価の単環、縮合環、環集合芳香族炭化水素基があげられる。ここで、炭素数6~30の1価の単環芳香族炭化水素基としては、フェニル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、2,4-キシリル基、pークメニル基、メシチル基等の炭素数6~30の1価の単環芳香族炭化水素基があげられる。

【0025】また、1価の縮合環芳香族炭化水素基としては、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアンスリル基、2ーアンスリル基、1ーフェナンスリル基、9ーフェナンスリル基、1ーアセナフチル基、2ーアズレニル基、1ーピレニル基、2ートリフェニレル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、1ーペリレニル基、2ーペリレニル基、2ートレフェニレニル基、2ーインデニル基、1ーアセナフチレニル基、2ーナフタセニル基、2ーペンタセニル基等の炭素数10~30の1価の縮合環炭化水素基があげられる。

【0026】また、1価の環集合芳香族炭化水素基としては、o-ピフェニリル基、m-ピフェニリル基、p-ピフェニリル基、テルフェニリル基、7-(2-ナフチル)-2-ナフチル基等の炭素数12~30の1価の環集合炭化水素基があげられる。

【0027】また、1 価の脂肪族複素環基としては、3 -イソクロマニル基、7-クロマニル基、3-クマリニ 30 ル等の炭素数3~18の1価の脂肪族複素環基があげら カス

【0028】また、1 価の芳香族複素環基としては、2 ーフリル基、3 ーフリル基、2 ーチエニル基、3 ーチエニル基、2 ーペンゾテエニル基等の炭素数3~30の1 価の芳香族複素環基があげられる。

【0029】また、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子があげられる。

【0030】また、アルコキシル基としては、メトキシ 40 基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基、tert ープトキシ基、オクチルオキシ基、tertーオクチル オキシ基、2ーボルニルオキシ基、2ーイソポルニルオ キシ基、1-アダマンチルオキシ基等の炭素数1~18 のアルコキシル基があげられる。

【0031】また、アリールオキシ基としては、フェノキシ基、4-tertープチルフェノキシ基、1-+フチルオキシ基、2-+フチルオキシ基、9-アンスリルオキシ基といった炭素数 $6\sim30$ のアリールオキシ基があげられる。

) 【0032】また、アルキルチオ基としては、メチルチ

オ基、エチルチオ基、 t e r t - ブチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基といった炭素数 1 ~ 1 8 のアルキルチオ基があげられる。

【0033】また、アリールチオ基としては、フェニルチオ基、2-メチルフェニルチオ基、4-tert-ブチルフェニルチオ基といった炭素数 $6\sim30$ のアリールチオ基があげられる。

【0035】また、アシル基としては、アセチル基、プ 20 ロピオニル基、ピバロイル基、シクロヘキシルカルボニル基、ベンゾイル基、トルオイル基、アニソイル基、シンナモイル基等の炭素数2~18のアシル基があげられる。

【0036】また、アルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の炭素数2~18のアルコキシカルボニル基があげられる。

【0037】また、アリールオキシカルボニル基としては、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニ 30 ル基等の炭素数2~18のアリールオキシカルボニル基があげられる。

【0038】また、アルキルスルホニル基としては、メシル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基等の炭素数 $2\sim18$ のアルキルスルホニル基があげられる。

【0039】また、アリールスルホニル基としては、ベンゼンスルホニル基、p-hルエンスルホニル基等の炭素数 $2\sim18$ のアリールスルホニル基があげられる。

【0040】上に述べた置換基は、さらに他の置換基に 40 よって置換されていても良い。以上述べた一般式 [1] 中のAr'としては、置換もしくは未置換の3ーペリレニル基が好ましく、未置換の3ーペリレニル基が特に好ましい。この理由として、ペリレンの3位にアミノ基が結合するような構造である場合、ペリレン環とアミノ基とのなす角が比較的同一平面に保たれるため蛍光性が強くなり、有機エレクトロルミネッセンス素子として用いた場合の発光輝度が向上するためと考えられるためである。

【0041】また、置換3-ペリレニル基における置換 50 では、フェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基等

【0042】また、上に述べた好ましい置換基の内、置換基の炭素数としては1~18が好ましく、1~12がさらに好ましい。この理由として、これら置換基の炭素数が多くなると、溶剤に対する溶解性が乏しくなるため、精製が困難になるだけでなく、素子作成時の作業性が悪くなる、また蒸着によって素子を作成しようとした場合の蒸着性が悪くなるといった懸念が考えられるためである。

【0043】次に、一般式[1]中のR'およびR'につ いて説明する。 R' およびR' は、置換もしくは未置換の 1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の 芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族 複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基 より選ばれる1価の有機残基であって、R'およびR'の 少なくとも一つは、一般式[2]で表される1価の有機 残基である。ここでいう置換もしくは未置換の1価の脂 肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭 化水素基、置換もしくは未置換の1 価の脂肪族複素環 基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基とは、 Ar'の置換基で説明した置換もしくは未置換の1価の 脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族 炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環 基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基と同義 である。

【0044】ここで、一般式 [2] について説明する。まず、一般式 [2] 中のA r'は、置換もしくは未置換の2価の芳香族炭化水素基または置換もしくは未置換の2価の芳香族複素環基を表す。ここでいう置換基とは、A r'で説明した置換基と同義である。

の炭素数6~12の2価の芳香族炭化水素基があげられ る。

【0048】さらに、一般式[2]中のR'およびR 'は、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、 置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換も しくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未 置換の1価の芳香族複素環基より選ばれる1価の有機残 基を表す。ここでいう置換基とは、A r'で説明した置 換基と同義である。また、ここでいう置換もしくは未置 換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1 価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂 肪族複素環基、置換もしくは未置換の1 価の芳香族複素 環基とは、それぞれ、Ar'の置換基で説明した置換も しくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは 未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換 の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の 芳香族複素環基と同義である。

【0049】さらに、一般式 [2] 中のX'は、直接結 合、O、S、=C(R') R'、=Si(R') R'のいず れかである(ここに、R'~R'は、水素原子、置換もし くは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未 置換の1価の芳香族炭化水素基のいずれかである)。こ こで、R⁵~R⁶における置換もしくは未置換の1価の脂 肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭 化水素基とは、Ar'で説明した置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1 価の 芳香族炭化水素基と同義である。

【0050】一般式[1]中のR'およびR'としては、 少なくとも一つが一般式 [2] で表される1価の有機残 基であれば良いが、いずれも一般式 [2] で表される1 30 置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換も 価の有機残基であることが好ましい。この理由として、 R'およびR'が、いずれも一般式[2]で表される1価 の有機残基の場合、ペリレン環とアミノ基とのなす角が 比較的同一平面に保たれつつも分子が立体的となるた め、濃度消光等の好ましくない現象が抑えられるため、 有機エレクトロルミネッセンス素子として用いた場合の 発光輝度が向上するためと考えられるためである。さら に、一般式[2]中のX'が直接結合である場合、分子 中の共役系が大きくなるため、発光輝度が向上すると考 えられ特に好ましい。

【0051】以上、本発明の一般式[1]で表される化 合物について説明したが、本発明の一般式[1]で表さ れる化合物の分子量としては、2000以下が好まし く、1500以下がさらに好ましく、1000以下が特 に好ましい。この理由として、分子量が大きいと、溶剤

に対する溶解性が乏しくなるため、精製が困難になるだ けでなく、素子作成時の作業性が悪くなる、また蒸着に よって素子を作成しようとした場合の蒸着性が悪くなる といった懸念が考えられるためである。

【0052】本発明の有機EL素子用材料を単独で発光 層に使用して作成した素子は、通常、黄色~オレンジ色 の高輝度発光を示すが、後述するように適当なドーピン グ材料と共に使用することで、高輝度を維持しつつ発光 色を赤まで長波長化させることが可能となる。

【0053】以下に本発明の有機EL素子用材料とし て、特に好ましい化合物群の一般式を一般式[3]~一 般式 [5] として示す。

【0054】一般式[3] 【化5】

[式中、R'~R''は、水素原子、置換もしくは未置換 の1価の脂肪族炭化水素基、または置換もしくは未置換 の1価の芳香族炭化水素基、Ar'およびAr'は、置換 もしくは未置換の2価の芳香族炭化水素基、または置換 もしくは未置換の2価の芳香族複素環基、R¹⁰~R **は、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、 しくは未置換の1価の脂肪族複素環基、または置換もし くは未置換の1価の芳香族複素環基である。Ar³とR ¹⁰、Ar¹とR¹¹、R¹⁰とR¹¹、Ar¹とR¹¹、Ar¹と R''、R''とR''、Ar'とAr'は、互いに結合して環 を形成していても良い。]。

【0055】上記一般式[3]中、R'~R''は、水素 原子、未置換の1価の脂肪族炭化水素基、または未置換 の1価の芳香族炭化水素基が、Ar'およびAr'は、未 置換の2価の芳香族炭化水素基または未置換の2価の芳 40 香族複素環基が、R'°~R''は、未置換の1価の芳香族 炭化水素基または未置換の1価の芳香族複素環基が、好 ましいものとしてあげられる。

【0056】一般式[4] 【化6】

20

[式中、R''~R''は、水素原子、置換もしくは未置換 の1価の脂肪族炭化水素基、または置換もしくは未置換 の1価の芳香族炭化水素基、Ar'およびAr'は、置換 もしくは未置換の2価の芳香族炭化水素基、または置換 もしくは未置換の2価の芳香族複素環基、R*5~R 5°は、水素原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭 化水素基、置換もしくは未置換の1 価の芳香族炭化水素 基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、また・ は置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基であ る。]。

【0057】上記一般式 [4] 中、R''~R''は、水素 原子、未置換の1価の脂肪族炭化水素基、または未置換 の1価の芳香族炭化水素基が、Ar'およびAr'は、未 置換の2価の芳香族炭化水素基または未置換の2価の芳 香族複素環基が、R¹¹~R¹⁰は、水素原子、未置換の1 価の脂肪族炭化水素基、または未置換の1価の芳香族炭 化水素基が、好ましいものとしてあげられる。

【0058】一般式[5] 【化7】

[式中、R''~R'は、水素原子、置換もしくは未置換 の1価の脂肪族炭化水素基、または置換もしくは未置換 の1価の芳香族炭化水素基、Ar'およびAr'は、置換 もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしく は未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置 換の1価の脂肪族複素環基、または置換もしくは未置換 の1価の芳香族複素環基、R*1~R'1は、水素原子、置 換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もし くは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未 置換の1価の脂肪族複素環基、または置換もしくは未置 換の1価の芳香族複素環基である。]。

原子、未置換の1価の脂肪族炭化水素基、または未置換 の1価の芳香族炭化水素基、Ar'およびAr'は、未置 換の1価の芳香族炭化水素基が、R''~R'は、水素原 子、未置換の1価の脂肪族炭化水素基、または未置換の 1価の芳香族炭化水素基が好ましいものとしてあげられ

【0060】なお、一般式[3]~[5]の官能基の定 義は、一般式[1]および[2]の官能基の定義と同じ である。

【0061】以下、表1に本発明の有機EL素子用材料 として用いることができる化合物の代表例を示すが、本 【0059】上記一般式 [5] 中、R''~R''は、水素 50 発明は、なんらこれらに限定されるものではない (ただ し、表1中、t-Buは第3プチル基を、Phはフェニ ル基を、Tolはp-トリル基を表す)。

【0062】 【表1】

化合物	化学、構造
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

[0063]

化合物	化 学、構 造
(5)	Ph P
(6)	
(7)	
(8)	

[0064]

化合物	化 学、構 造
(9)	
(10)	
(11)	
(12)	

[0065]

	2	0	
ı			

化合物	化 学、構 造
(13)	
(14)	
(15)	
(16)	

[0066]

化合物	化 学、構 造
(17)	
(18)	
(19)	
(20)	

[0067]

23	, ,,	24
化合物	化 学、構 造	
(21)		
(22)	STORES OF THE	
(23)	Ph P	
(24)	STOLOG STOLOG	

[0068]

化合物	化 学、構 造
(25)	
(26)	Ph—N Ph Ph Ph Ph Ph Ph
(27)	POR POR
(28)	

[0069]

າ	0
۷	٥

化合物	化 学、構 造
(29)	
(30)	
(31)	
(32)	

[0070]

化合物	化 学、構 造
(33)	
(34)	
(35)	Ph—N—Ph Ph—N N—Ph
(36)	Ph Ph Ph

[0071]

化合物	化 学、構 造
(37)	Ph—N—Ph N—Ph
(38)	Ph Ph-N-Ph
(39)	
(40)	

[0072]

化合物	化 学、構 造
(41)	
(42)	Ph Ph Ph Ph
(43)	
(44)	

[0073]

化合物	化 学、構 造
(45)	
(46)	
(47)	
(48)	Ph Ph Ph Ph Ph

[0074]

化合物	化 学、構 造
(49)	
(50)	
(51)	
(52)	ord for

[0075]

39	
化合物	化 学、構 造
(53)	orot toro
(5 4)	
(55)	
(56)	

[0076]

化合物	化 学、構 造
(57)	
(58)	
(59)	
(60)	

[0077]

化合物	化 学、構 造
(61)	
(62)	
(63)	
(64)	

[0078]

45

化合物	化 学、構 造
(65)	
(66)	
(67)	
(68)	

[0079]

A	0
4	٥

化合物	化 学、構 造
(69)	
(70)	
(71)	
(72)	

[0080]

化合物	化 学、構 造
(73)	
(74)	
(75)	
(76)	

[0081]

化合物	化 学、構 造
(77)	
(78)	Tol Tol
(79)	Tol Tol Tol Tol
(80)	Tol Tol Tol t-Bu

[0082]

化合物	化 学、構 造		
(81)	Tol Tol Tol Tol Tol Tol		
(82)	Tol Tol		
(83)	Tol Tol		
(84)	Tol N—Tol Tol N—Tol Tol Tol		

[0083]

化合物	化 学、構. 造
(85)	Tol N—Tol Tol Tol Tol Tol Tol Tol
(86)	Tol Tol Tol Tol
(87)	Tol H-Tol Tol
(88)	Tol Tol Tol

【0084】ところで、有機EL素子は、陽極と陰極間 こで、一層型有機EL素子は、陽極と陰極との間に発光 材料からなる発光層を有する。一方、多層型有機EL素 子は、(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)、(陽極/ 発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/正孔注入層/発 光層/電子注入層/陰極)等の多層構成で積層した有機 EL素子である。本発明の有機EL素子用材料は、前記 いずれの層にも使用できるが、これら一層型ないし多層 型有機EL素子の発光材料として好適に使用することが できる。特に、本有機EL索子用発光材料を用いて一層

または陰極から注入した電子を発光材料まで効率よく輸 に一層または多層の有機層を形成した素子であるが、こ 40 送させるための正孔注入材料または電子注入材料を含有 させることができる。

【0085】ここで、正孔注入材料とは、発光層または 発光材料に対して優れた正孔注入効果を示し、発光層で 生成した励起子の電子注入層または電子注入材料への移 動を防止し、かつ薄膜形成性に優れた化合物を意味す る。そのような正孔注入材料の例としては、フタロシア ニン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ポルフィリ ン系化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダ ゾール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラゾリ 型有機EL素子を作成する場合、陽極から注入した正孔 50 ン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾ

ン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、

ペンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミン型ト リフェニルアミン、ジアミン型トリフェニルアミン等

と、それらの誘導体、およびポリビニルカルパゾール、

ール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾ ることができる。 ポリシラン、導電性ポリマー等があげられるが、本発明

はこれらに限定されるものではない。 【0086】上記正孔注入材料の中でも特に効果的な正 孔注入材料としては、芳香族三級アミン誘導体またはフ タロシアニン誘導体があげられる。芳香族三級アミン誘 10 導体としては、トリフェニルアミン、トリトリルアミ ン、トリルジフェニルアミン、N, N'ージフェニルー N, N'-(3-メチルフェニル)-1,1'-ピフェ ニル-4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'-(4 ーメチルフェニル) -1, 1'-フェニル-4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'- (4-メチルフェニ ル) -1, 1'-ピフェニル-4, 4'ージアミン、 N, N'-ジフェニル-N, N'-ジナフチル-1, 1'-ピフェニルー4, 4'-ジアミン、N, N'-(x+y) - N, N' - (4-n-y+y) = 20ニル) -フェナントレン-9, 10-ジアミン、N, N ーピス(4ージー4ートリルアミノフェニル)-4-フ ェニルーシクロヘキサン、またはこれらの芳香族三級ア ミン骨格を有するオリゴマーまたはポリマーがあげられ る。また、フタロシアニン(Pc)誘導体としては、H , Pc. CuPc. CoPc. NiPc. ZnPc. P dPc、FePc、MnPc、ClAlPc、ClGa Pc, ClinPc, ClSnPc, Cl, SiPc, (HO) AlPc, (HO) GaPc, VOPc, Ti

を添加して増感させることもできる。 【0087】一方、電子注入材料とは、発光層または発 光材料に対して優れた電子注入効果を示し、発光層で生 成した励起子の正孔注入層または正孔注入材料への移動 を防止し、かつ薄膜形成性に優れた化合物を意味する。 そのような電子注入材料の例としては、キノリン金属錯 体、オキサジアゾール、ベンゾチアゾール金属錯体、ベ ンゾオキサゾール金属錯体、ベンゾイミダゾール金属錯 40 体、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキ ノン、チオピランジオキシド、オキサジアゾール、チア ジアゾール、テトラゾール、ペリレンテトラカルポン 酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、 アントロン等とそれらの誘導体があげられる。また、セ シウム等の金属をバソフェナントロリンにドープした無 機/有機複合材料(例えば、高分子学会予稿集、第50 巻、4号、660頁、2001年発行)も電子注入材料 の例としてあげられるが、本発明はこれらに限定される ものではない。

OPc、MoOPc、GaPc-O-GaPc等のフタ 30

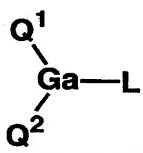
ロシアニン誘導体およびナフタロシアニン誘導体があげ

られる。以上述べた正孔注入材料は、更に電子受容材料

【0088】上記電子注入材料の中でも特に効果的な電 子注入材料としては、金属錯体化合物または含窒素五員 環誘導体があげられる。ここで、金属錯体化合物の中で も、下記一般式 [6] で示される化合物は好適に使用す

一般式 [6]

[化8]



[式中、Q'およびQ'は、それぞれ独立に、置換もしく は未置換のヒドロキシキノリン誘導体または置換もしく は未置換のヒドロキシベンゾキノリン誘導体を表し、L は、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、 置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは 未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換の芳 香族複素環基、-OR (Rは水素原子、置換もしくは未 置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキ ル基、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換 もしくは未置換の芳香族複素環基を表す。)、-O-G a-Q'(Q')(Q'およびQ'は、Q'およびQ'と同 じ意味を表す。)で表される配位子を表す。]

【0089】ここで一般式[6]について説明する。一 般式 [6] で示される化合物のQ'~Q'は、置換もしく は未置換のヒドロキシキノリン誘導体または置換もしく は未置換のヒドロキシベンゾキノリン誘導体である。こ こでいう置換基とは、一般式[1]中のR'およびR'に おける置換基と同義である。

【0090】また、Lは、ハロゲン原子、置換もしくは 未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアル キル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしく は未置換の芳香族複素環基を表す。ここでいう置換基と は、一般式[1]中のR'およびR'における置換基と同 義である。また、置換もしくは未置換のシクロアルキル 基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シ クロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、 シクロデカニル基等をあげることができる。

【0091】したがって、一般式[6]で示される化合 物の具体例としては、ピス(2-メチル-8-ヒドロキ シキノリナート) (1-ナフトラート) ガリウム錯体、 ピス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)(2 ーナフトラート) ガリウム錯体、ピス(2-メチル-8 -ヒドロキシキノリナート) (フェノラート) ガリウム 錯体、ピス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナー

ト) (4-シアノ-1-ナフトラート) ガリウム錯体、 50

ピス(2、4 - $\frac{9}{2}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

【0092】その他、本発明に使用可能な電子注入材料の内、好ましい金属錯体化合物としては、8-ヒドロキシキノリナートリチウム、ピス(8-ヒドロキシキノリナート) 亜鉛、ピス(8-ヒドロキシキノリナート) マンガン、トリス(8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、トリス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、トリス(8-ヒドロキシャノリナート) ガリウム、ピス(10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナート) ベリリウム、ピス(10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナート) ボリリナート) 亜鉛等があげられる。

【0093】また、本発明に使用可能な電子注入材料の 内、好ましい含窒素五員誘導体としては、オキサゾー ルベチアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールま たはトリアゾール誘導体があげられ、具体的には、2, 5-ピス (1-フェニル) -1, 3, 4-オキサゾー ル、ジメチルPOPOP、2、5-ビス(1-フェニ ル) -1, 3, 4-チアゾール、2, 5-ビス(1-フ ェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、2-(4' - t e r t - プチルフェニル) - 5 - (4" - ピフェニ ル) 1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス(1 ーナフチル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 4 ービス [2-(5 ーフェニルオキサジアゾリル)] ベン ゼン、1, 4ービス[2-(5-フェニルオキサジアゾ リル)-4-tert-プチルペンゼン]、2-(4' - t e r t - プチルフェニル) - 5 - (4" - ピフェニ (1) (1) (1) (1) (1) (1)ーナフチル) -1, 3, 4-チアジアゾール、1, 4-ピス [2-(5-フェニルチアジアゾリル)] ベンゼン、 $2 - (4' - tert - \vec{J} + \vec{J}$ ーピフェニル)-1,3,4-トリアゾール、2,5-ピス (1ーナフチル) -1, 3, 4ートリアソール、 1, 4-ピス [2-(5-フェ ニルトリアゾリル)] ベ ンゼン等があげられる。以上述べた電子注入材料は、更 に電子供与性材料を添加して増感させることもできる。

光層中にドーピングして使用することも可能である。この場合、本有機EL素子用材料は、以下に説明するホスト材料に対して0.001~50重量%の範囲で含有されることが好ましく、更には0.01~10重量%の範囲で含有されることがより好ましい。

【0095】本発明の有機EL素子用材料をドーピング 材料として用いた時に共に使用できるホスト材料として は、キノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、ベン ゾオキサゾール金属錯体、ベンゾチアゾール金属錯体、 ベンゾイミダゾール金属錯体、ベンゾトリアゾール の電錯体、イミダゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、 チアジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等の電子輸 送性材料。または、スチルベン誘導体、ブタジエン誘導 体、ベンジジン型トリフェニルアミン誘導体、ジアミノアントラ セン型トリフェニルアミン誘導体、ジアミノフェナント レン型トリフェニルアミン誘導体、ジアミノフェナント レン型トリフェニルアミン誘導体、ジアミノフェナント レン型トリフェニルアミン誘導体等の正孔輸送性材料、 およびポリビニルカルバゾール、ポリシラン等の導電性 高分子の高分子材料等があげられる。

【0096】また、本有機EL素子における発光層中に は、本発明の有機EL素子用材料の他に、他の発光材料 やドーピング材料を二種類以上組み合わせて使用するこ ともできる。この場合は本発明の有機EL素子用材料は ホスト材料として機能する場合もある。本発明の有機E し素子用材料と共に使用できる他の発光材料やドーピン グ材料としては、アントラセン、ナフタレン、フェナン トレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フ ルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペ リレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノ 30 ン、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエ ン、クマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベ ンゾキサゾリン、ピススチリル、ピラジン、シクロペン タジエン、キノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯 体、イミン、ジフェニルエチレン、ピニルアントラセ ン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリ メチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシ ノイド化合物、キナクリドン、ルブレン等およびそれら の誘導体があげられる。

【0097】本有機EL素子における発光層中には、本発明の有機EL素子用材料の他に、必要に応じて、他の発光材料やドーピング材料のみならず、先に述べた正孔注入材料や電子注入材料を二種類以上組み合わせて使用することもできる。また、正孔注入層、発光層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成されても良い。

ピス(1-tフチル)-1, 3, 4-tリアゾール、 【0098】さらに、本発明の有機EL素子の陽極に使1, 4-t2、[2-(5-7)2、二ルトリアゾリル)] べ 用される導電性材料は、42 Vより大きな仕事関数を持つがあげられる。以上述べた電子注入材料は、更 つものが適しており、そのようなものとしては、炭素、 こ電子供与性材料を添加して増感させることもできる。 アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、 【0094】また、本発明の有機EL素子用材料は、発 E50 タングステン、銀、金、白金、パラジウム等およびそれ

らの合金、ITO基板、NESA基板と称される酸化ス ズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフ エンやポリピロール等の有機導電性ポリマーがあげられ

61

【0099】また、本発明の有機EL素子の陰極に使用 される導電性材料は、4eVより小さな仕事関数を持つ ものが適しており、そのようなものとしては、マグネシ ウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウ ム、リチウム、フッ化リチウム、ルテニウム、マンガン 等およびそれらの合金があげられる。ここで、合金とし 10 ては、マグネシウム/銀、マグネシウム/インジウム、 リチウム/アルミニウム等が代表例としてあげられる が、これらに限定されるものではない。合金の比率は、 調製時の加熱温度、雰囲気、真空度により制御可能なた め、適切な比率からなる合金が調製可能である。これら 陽極および陰極は、必要があれば二層以上の層構成によ り形成されていても良い。

【0100】本発明の有機EL素子を効率良く発光させ るためには、素子を構成する材料は素子の発光波長領域 において充分透明であることが望ましく、同時に基板も 20 透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性 材料を使用して蒸着やスパッタリング等の方法で作成す ることができる。特に、発光面の電極は、光透過率が1 0%以上であることが望ましい。基板は、機械的、熱的 強度を有し、透明であれば特に限定されるものではない が、例えば、ガラス基板、ポリエチレン、ポリエーテル サルフォン、ポリプロピレン等の透明性ポリマーが推奨 される。

[0101] また、本発明の有機EL素子の各層の形成 方法としては、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、 イオンプレーティング等の乾式成膜法、もしくはスピン コーティング、ディッピング、フローコーティング等の 湿式成膜法のいずれかの方法を適用することができる。 各層の膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜 厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光 出力を得るために大きな印加電圧が必要となり効率が悪 くなる。逆に膜厚が薄すぎると、ピンホール等が発生 し、電界を印加しても充分な発光輝度が得ら難くなる。 したがって、通常の膜厚は、1 nmから1 μmの範囲が 適しているが、10nmから 0.2μ mの範囲がより好 40 ましい。

【0102】湿式成膜法の場合、各層は、それを構成す る材料をトルエン、クロロホルム、テトラヒドロフラ ン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散して薄 膜を形成する。ここで用いられる溶媒は単一あるいは混 合したもののいずれでも構わない。また、いずれの湿式 成膜法においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等 のため適切なポリマーや添加剤を使用しても良い。この ようなポリマーとしては、ポリスチレン、ポリカーボネ

リウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性ポ リマー、ポリーN-ピニルカルパゾール、ポリシラン等 の光導電性ポリマー、ポリチオフェン、ポリピロール等 の導電性ポリマーを挙げることができる。また、添加剤 としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等をあげ ることができる。本発明の材料を湿式で成膜する際に は、各化合物の分子間の親和性が良いため、単独では凝 集性が高く膜が不均一になりやすい化合物でも、凝集性 の低い誘導体との混合材料にすることにより良好な膜を 得ることができる。

【0103】また、本発明により得られた有機EL素子 の温度、湿度、雰囲気等に対する安定性向上のために、 さらに素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイ ル、ポリマー等により素子全体を被覆しても良い。

【0104】以上述べたように、本有機EL素子用材料 を用いて作成した有機EL素子は、発光効率、最大発光 輝度等の特性を向上させることが可能である。また、本 有機EL素子は、低い駆動電圧で実用的に使用可能の発 光輝度が得られるため、従来まで大きな問題であった劣 化も低減させることが可能である。故に、本有機EL素 子は、壁掛けテレビ等のフラットパネルディスプレイや 平面発光体として、さらには、複写機やプリンター等の 光源、液晶ディスプレイや計器類等の光源、表示板、標 識灯等への応用が考えられる。

[0105]

30

【実施例】以下、実施例にて本発明を具体的に説明する が、本発明は下記実施例に何ら限定されるものではな い。はじめに、実施例に先立って本発明の有機EL素子 用材料の合成例を述べる。

【0106】合成例1

化合物(2)の合成方法

キシレン200m1中に、4-プロモフェニルピス(4 -メチルフェニル)アミン6.9g、3-アミノペリレ ン2. 4g、ナトリウム-t-ブトキシド2. 0g、酢酸 パラジウム 0. 10gおよびトリ-t-プチルホスフィン 0.36gを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながら2時間 加熱還流した。放冷後濾過し、濾液を濃縮してシリカゲ ルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、化 合物 (2) 5. 2gを得た。マススペクトル、NMRス ペクトル、元素分析による分析により構造を確認した。 第1図にテトラヒドロフラン-d,溶液中で測定した化 合物(2)の'H-NMRスペクトル(テトラメチルシ ランの吸収ピークを基準とする)を示す。

【0107】合成例2

化合物(3)の合成方法

トルエン100m1中に、4-プロモフェニルピス (2, 4-ジメチルフェニル) アミン10.3g、3-アミノペリレン3.4g、ナトリウム-1-プトキシド ート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポ 50 3.2g、酢酸パラジウム0.12gおよびトリ-1-ブ

チルホスフィン 0. 4 1 g を加え、窒素雰囲気下、攪拌 しながら 4 時間加勢環流した。放冷後減過し、減液を濃

しながら4時間加熱環流した。放冷後濾過し、濾液を濃縮してシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、化合物(3)9.3gを得た。マススペクトル、NMRスペクトル、元素分析による分析により構造を確認した。第2図にトルエン溶液中で測定した化合物(3)の発光スペクトルを示す。

63

【0108】合成例3

化合物 (39) の合成方法

キシレン500ml中に、9-(4-クロロフェニル) 10 カルパゾール35.0g、3-アミノペリレン16.0 g、ナトリウム-t-ブトキシド13.8g、酢酸パラジウム0.67gおよびトリ-t-ブチルホスフィン2.4 3gを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながら8時間加熱環流した。放冷後濾過し、濾液を濃縮してシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、化合物(39)30.1gを得た。マススペクトル、NMRスペクトル、元素分析による分析により構造を確認した。第3図にCDC1。溶液中で測定した化合物(39)の「H-NMRスペクトル(テトラメチルシランの吸収ピー 20 クを基準とする)を示す。

【0109】合成例4

化合物(49)の合成方法

キシレン500m1中に、ジフェニルー4ーヨードビフェニルー4ーイルアミン19.7g、3ーアミノペリレン5.3g、ナトリウム-t-ブトキシド5.4g、酢酸パラジウム0.22gおよびトリ-t-ブチルホスフィン0.81gを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながら3時間加熱還流した。放冷後濾過し、濾液を濃縮してシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、化30合物(49)12.9gを得た。マススペクトル、NMRスペクトル、元素分析による分析により構造を確認した。第4図にテトラヒドロフランーd。溶液中で測定し

た化合物 (49) の'H-NMRスペクトル (テトラメ チルシランの吸収ピークを基準とする) を示す。

[0110] 合成例5

化合物 (64) の合成方法

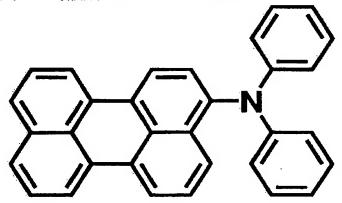
キシレン500m1中に、4-プロモトルエン8.7 g、3-アミノペリレン13.6g、ナトリウム-۱-ブ トキシド5. 43g、酢酸パラジウム0. 29gおよび トリーt-ブチルホスフィン1.0gを加え、窒素雰囲気 下、攪拌しながら80℃で8時間加熱した。放冷後濾過 10 し、濾液を濃縮してシリカゲルを用いたカラムクロマト グラフィーにより精製し、3-ペリレニル-4-メチル フェニルアミン11.3gを得た。続いてキシレン20 0m1中に、4ープロモフェニルピス(4ーメチルフェ ニル) アミン2.3g、3-ペリレニル-4-メチルフ ェニルアミン2.1g、ナトリウム-t-プトキシド0. 66g、酢酸パラジウム0.03gおよびトリーtープチ ルホスフィン0.12gを加え、窒素雰囲気下、攪拌し ながら2時間加熱還流した。放冷後濾過し、濾液を濃縮 してシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによ り精製し、化合物(64)3.1gを得た。マススペク トル、NMRスペクトル、元素分析による分析により構 造を確認した。第5図にテトラヒドロフラン-d_a溶液 中で測定した化合物(64)の H-NMRスペクトル (テトラメチルシランの吸収ピークを基準とする)を示 す。

【0111】以下に本発明の化合物を用いた実施例を示す。本例では、特に断りのない限り、混合比は全て重量比を示す。また、電極面積2mm×2mmの有機EL素子の特性を測定した。尚、実施にあたって下記に示す公知の材料を用いた。

(比較化合物A)

[0112]

【化9】



【0113】 (比較化合物B)

[0114]

【化10】

【0117】 (比較化合物D)

[0118] 【化12】

【0115】 (比較化合物C)

[0116]

【化11】

[0119] (DCJTB)

[0120]

【化13】

[0121] 実施例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、発光材料として 50 洗浄したITO電極付きガラス板上に、N, N'-(3

表1の化合物(1)、2、5-ピス(1-ナフチル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、ポリカーボネート樹脂 40 (帝人化成:パンライトK-1300)を1:2:10 の重量比でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコー ティング法により膜厚100nmの発光層を得た。その 上に、マグネシウムと銀を10:1 (重量比)で混合し た合金で膜厚150nmの電極を形成して有機EL素子 を得た。この素子の発光特性は、直流電圧10Vでの発 光輝度550 (cd/m¹)、最大発光輝度740 (c d/m¹)、発光効率0.49(1m/W)の発光が得 られた。

【0122】実施例2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ーメチルフェニル) -N, N'ージフェニル-1, 1' ーピフェニル-4、4'ージアミン(TPD)とポリビ ニルカルパゾール (PVK) を1:1の重量比で1,2 ージクロロエタンに溶解させ、スピンコーティング法に より膜厚50nmの正孔注入層を得た。次いで、表1の 化合物(3)を蒸着し膜厚60nmの電子注入型発光層 を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1 (重 量比)で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成し て有機EL素子を得た。この素子の発光特性は、直流電 圧10Vでの発光輝度1300 (cd/m³)、最大発 10 量比)で混合した合金で膜厚200nmの電極を形成し 光輝度1800 (cd/m²)、発光効率0.71 (1 m/W) の発光が得られた。

【0123】実施例3

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、TPDとポリビ ニルカルパゾール (PVK) を1:1の重量比で1,2 ージクロロエタンに溶解させ、スピンコーティング法に より膜厚50nmの正孔注入層を得た。次いで、表1の 化合物(5)とトリス(8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム錯体(Alq3)との1:50の重量比か らなる混合物を蒸着し、膜厚60nmの電子注入型発光 20 層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1

(重量比) で混合した合金で膜厚100 nmの電極を形 成して有機EL素子を得た。この素子の発光特性は、直 流電圧10Vでの発光輝度1900(cd/m²)、最 大発光輝度3300 (cd/m1)、発光効率1.2 (Im/W) の発光が得られた。

【0124】実施例4

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表1の化合物 (11) を塩化メチレンに溶解させ、スピンコーティン グ法により膜厚50nmの正孔注入型発光層を得た。次 30 いで、ピス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナー ト) (1-ナフトラート) ガリウム錯体を真空蒸着して 膜厚40nmの電子注入層を作成し、その上に、マグネ シウムと銀を10:1 (重量比)で混合した合金で膜厚 100nmの電極を形成して有機EL素子を得た。電子 注入層は10⁻¹Torrの真空中で、基板温度室温の条 件下で蒸着した。この素子は、直流電圧6 Vでの発光輝 度3100 (cd/m²) 、最大発光輝度11300 (cd/m¹)、発光効率2.4 (lm/W)の発光が 得られた。

【0125】実施例5

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表1の化合物 (20)を真空蒸着して膜厚50nmの正孔注入型発光 層を得た。次いで、ピス(2-メチル-8-ヒドロキシ キノリナート) (p-シアノフェノラート) ガリウム錯 体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、 その上に、マグネシウムと銀を10:1 (重量比)で混 合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL 素子を得た。各層は10⁻⁴Torrの真空中で、基板温 度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電圧6 V 50 での発光輝度3600 (cd/m³)、最大発光輝度1 2400 (cd /m¹)、発光効率2.5 (lm/W) の発光が得られた。

【0126】 実施例6

洗浄したITO電極付きガラス板上に、TPDを真空蒸 着して膜厚20nmの正孔注入層を得た。次いで、表1 の化合物(46)を蒸着し膜厚40nmの発光層を作成 し、次いでAlq3を蒸着して膜厚30nmの電子注入 層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1(重 て有機EL素子を得た。各層は10-1 Torrの真空中 で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は直流 電圧6Vで発光輝度6400(cd/m゚)の発光が得 られた。また、発光輝度500(cd/mⁱ)で定電流 駆動したときの半減寿命は1000時間であった。

【0127】比較例1

化合物(46)の代わりに前記比較化合物Aを成膜して 用いる以外は、実施例6と同様の方法で有機EL素子を 作製した。この素子は直流電圧6Vでの発光輝度は16 00 (cd/m¹) であった。また、発光輝度500 (cd/m1)で定電流駆動したときの半減寿命は26 0時間であった。

【0128】 実施例7

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、TPDを真空蒸 着して膜厚40nmの正孔注入層を得た。次いで、表1 の化合物(47)とAlq3を1:50(重量比)の組 成比で共蒸着して膜厚30nmの発光層を得た。さらに Ala3を蒸着して膜厚30nmの電子注入層を得た。 その上に、マグネシウムと銀を10:1 (重量比)で混 合した合金で膜厚200nmの電極を形成して有機EL 素子を得た。各層は10-1Torrの真空中で、基板温 度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電圧 6 V での発光輝度が 7 2 0 0 (c d / m¹) 、 2 0 V での発 光輝度が57000 (cd/m²) の発光が得られた。 また、発光輝度500 (cd/m²) で定電流駆動した ときの半減寿命は1200時間であった。

【0129】比較例2

化合物(47)の代わりに前記比較化合物Cを成膜して 用いる以外は、実施例15と同様の方法で有機EL素子 40 を作製した。この素子は直流電圧20 Vでの発光輝度は 21000 (cd/m¹) であった。また、発光輝度5 00 (cd/m¹) で定電流駆動したときの半減寿命は 240時間であった。

【0130】実施例8~36および比較例3~6 洗浄したITO電極付きガラス板上に、4,4'ーピス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ピフェ 二ル(α-NPD)を真空蒸着して膜厚30nmの正孔 注入層を形成した。次いで、表1の化合物を真空蒸着 し、膜厚30nmの発光層を得た。さらに、ビス(2-メチルー8-ヒドロキシキノリナート) (フェノラー・

ト) ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注 入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1 (重量比) で混合した合金で膜厚100nmの電極を形 成して有機EL素子を得た。各層は10-1 Torrの真 空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この案子の 発光特性を表2に示す。本実施例の有機EL素子は全 て、最大発光輝度35000 (cd/m²) 以上の高い 輝度特性を示した。同様に比較例として、前記比較化合 物A~Dを成膜して用いる以外は、実施例8と同様の方 法で有機EL索子を作製した。この索子の発光特性を表 2に併せて示す。いずれの場合も、最大発光輝度、最大 発光効率共に、本実施例で作成した素子よりも劣ってい ることは明らかである。

[0131] 【表2】

	化合物	発光輝度 (c d / m¹)	最大 発光輝度 (c d / m²)	最大発光効率 (I m/W)
支施例 8	化合物 (2)	4200	35100	3. 5
実施例 9	化合物 (3)	4400	38600	3.6
実施例 10	化合物 (4)	4700	37600	3. 6
実施例 11	化合物 (5)	5100	38200	3.6
突施例 1 2	化合物 (7)	4300	36500	3. 5
実施例 13	化合物 (10)	4800	39800	3.8
開始到 14	化合物 (11)	4700	38500	3. 7
建施例 15	化合物 (18)	4500	37300	3.5
実施例 16	化合物 (36)	4400	38900	3.6
東施併 17	化合物 (39)	5300	41600	4. 1
発施例 18	化合物 (44)	5200	39500	3. 9
完整例 1 9	化合物 (45)	5200	41100	4. 2
定施例 2 0	化合物 (49)	5600	42300	4. 3
奥施例 2 1	化合物 (50)	5700	43100	4. 3
定施例 2 2	化合物 (51)	5600	41900	4. 1
定施例 23	化合物 (52)	5200	38600	3. 9 ·
定義例 2 4	化合物 (53)	5400	37500	4. 0
定施例 25	化合物 (54)	4800	38800	3.7
文施例 2 6	化合物 (55)	4500	36900	3. 6
実施例 27	化合物 (56)	4300	37800	3.5
実施例 2 8	化合物 (58)	5300	41300	4. 0
定施例 29	化合物 (60)	4900	39800	3.8
実施例 30	化合物 (64)	4000	36100	3. 5
支施例3 1	化合物 (65)	4200	37200	3.6
実施例3 2	化合物 (68)	4900	40100	4. 0
定施例3 3	化合物 (70)	4800	39500	3.8
能施例 3 4	化合物 (74)	4.300	36500	4. 0
炸施例3 5	化合物 (81)	4700	41100	3. 9
定施例3 6	化合物 (87)	4800	40500	3.8
比較例 3	比較化合物A	700	6500	0.6
比较例 4	比較化合物B	1000	9500	0.8
比較例 5	比較化合物C	1600	15000	1. 3
比較例 6	比較化合物D	2700	25600	2. 0

表中、発光輝度は直流7V印加時の値を表す。

【0132】実施例37

洗浄したΙΤΟ電極付きガラス板上に、α-ΝΡDを真 空蒸着して膜厚20nmの正孔注入層を得た。次いで、 表1の化合物 (61) とA1q3を1:50の重量比で 共蒸着して膜厚40nmの発光層を作成し、次いでAl q3を蒸着して膜厚30nmの電子注入層を得た。その 上にまず、フッ化リチウム (LiF) を0.5nm、さ らにアルミニウム (A1) を200 nm真空蒸着によっ て電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10°T o.r.r.の真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。 50 m²)、発光効率4.3(1m/W)の発光が得られ

この素子は直流電圧7Vでの発光輝度6800(cd/ m¹)、最大発光輝度43200 (cd/m²)、発光効 率 4. 1 (1 m/W) の発光が得られた。

【0133】 実施例38

発光層として、表1の化合物(4)と化合物(49)を 1:10の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設 ける以外は、実施例8と同様の方法で有機EL素子を作 製した。この素子は、直流電圧7 Vでの発光輝度640 0 (cd/m¹)、最大発光輝度39900 (cd/

た。

【0134】 実施例39

発光層として、表1の化合物(19)とビス(2-メチル-8-ビドロキシキノリナート)(フェノラート)ガリウム錯体を1:50の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以外は、実施例8と同様の方法で有機 E L 素子を作製した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度6500(cd/m^i)、最大発光輝度37800(cd/m^i)、発光効率4.0(1m/W)の発光が得られた。

【0135】実施例40

【0136】実施例41

発光層として、表1の化合物(82)と2,3,6,7,10,11-ヘキサメトキシトリフェニレンを1:10の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以外は、実施例8と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度7400(cd/m¹)最大発光輝度43100(cd/m¹)、発光効率4.3(1m/W)の発光が得られた。

【0137】実施例42

発光層として、表1の化合物(50)とDCJTBを100:5の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以外は、実施例8と同様の方法で有機EL素子を作30製した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度5200(cd/m²)最大発光輝度38200(cd/m²)、発光効率3.4(1m/W)の発光が得られた。

【0138】 実施例43

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、α-NPDを真空蒸着して、膜厚40nmの正孔注入層を得た。次いで、表1の化合物(12)を真空蒸着して膜厚10nmの第一発光層を形成した後、表1の化合物(49)を真空蒸着して膜厚30nmの第二発光層を作成し、さらに40ピス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)(フェノラート)ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量比)で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10'Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度6600(cd/m¹)、最大発光輝度38300(cd/m¹)、発光効率3.8(lm/W)の発光が得られた。

【0139】実施例44

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、4,4',4"
ートリス [N-(3-メチルフェニル) -N-フェニルアミノ] トリフェニルアミンを真空蒸着して、膜厚60mmの第一正孔注入層を得た。次いで、α-NPDを真空蒸着して、膜厚20mmの第二正孔注入層を得た。さらに、表1の化合物(45)を真空蒸着して、膜厚10mmの発光層を作成し、さらにA1Q3を真空蒸着して、膜厚30mmの発光層を作成した。その上に、LiFを0.2mm、次いでA1を150mm真空蒸着することで電極を形成して、有機EL素子を得た。各層は10°4 Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電圧7 Vでの発光輝度8400(cd/m¹)、最大発光輝度43600(cd/m¹)、発光効率4.4(1m/W)の発光が得られた。

【0140】実施例45

発光層として、表1の化合物(49)とA1q3を1: 100の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以外は、実施例44と同様の方法で有機EL素子を作20 製した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度34800(cd/m¹)、発光効率4.2(cd/A)の発光が得られた。また、発光輝度500(cd/m¹)で定電流駆動したときの半減寿命は1500時間であった。

【0141】比較例7

化合物 (49) の代わりに前記比較化合物 B を用いる以外は、実施例 45と同様の方法で有機 E L 素子を作製した。この素子は直流電圧 7 V での発光輝度は 13000 (cd/ m^{1}) であり、発光輝度 500 (cd/ m^{1}) で定電流駆動したときの半減寿命は 250 時間であった。 [0142] 実施例 46

4, 4" -トリス [N-(3-x+n)] -N-フェニルアミノ] トリフェニルアミンの代わりに 銅フタロシアニンの膜厚 20 n mの正孔注入層を設ける 以外は、実施例 45 と同様の方法で有機 E L 素子を作製 した。この素子は、直流電圧 7 V での発光輝度 3 3 1 0 (c d/m i)、発光効率 4. 0 (c d/A) の発光 が得られた。また、発光輝度 5 0 0 0 (0 0) で定電流駆動したときの半減寿命は 1 0 0 的時間であった。

【0143】比較例8

化合物(49)の代わりに前記比較化合物Dを用いる以外は、実施例46と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧7Vでの発光輝度15300(cd/m²)であり、発光輝度500(cd/m²)で定電流駆動したときの半減寿命は270時間であった。【0144】以上述べた実施例から明らかなように、本発明の有機EL素子は発光効率、発光輝度の向上と長寿命化を達成するものであり、併せて使用される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電子注入材料、増50感剤、樹脂、電極材料等および素子作製方法を限定する

ものではない。

[0145]

【発明の効果】本発明の有機EL素子用材料に用いて作成した有機EL素子は、従来に比べて高輝度かつ長寿命であるため、壁掛けテレビ等のフラットパネルディスプレイや平面発光体として好適に使用することができ、複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器類等の光源、表示板、標識灯等への応用が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】合成例1で得た化合物(2)のテトラヒドロフ 10 れもテトラメチルシランの吸収ピークを基準とする)。 ランー d_1 溶液中でのH-NMRスペクトルを示す。

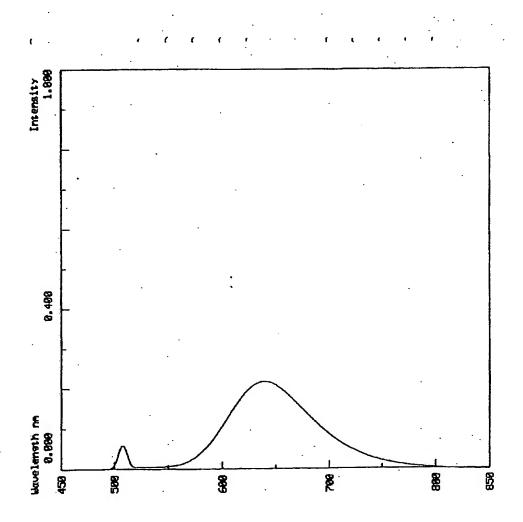
【図2】合成例2で得た化合物(3)のトルエン溶液中での発光スペクトルを示す。

【図3】合成例3で得た化合物 (39) のCDC1, 溶液中での'H-NMRスペクトルを示す。

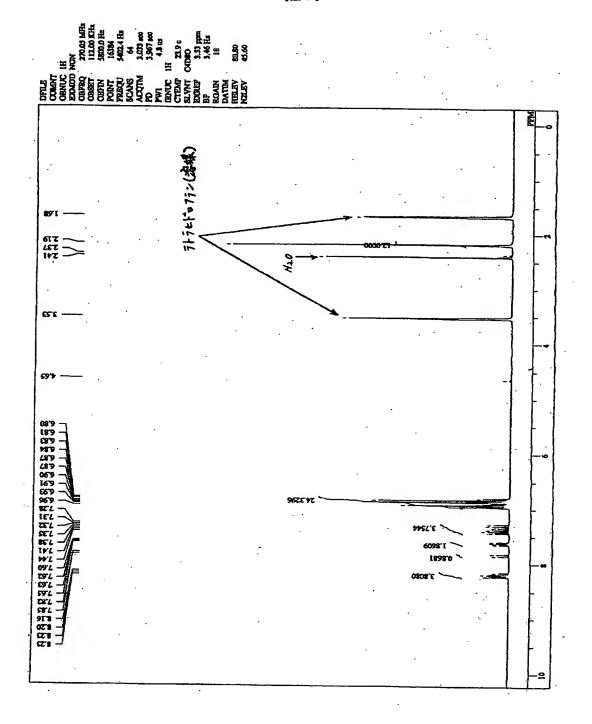
【図4】合成例4で得た化合物(49)のテトラヒドロフランーd₄溶液中での H-NMRスペクトルを示す。

【図 5 】合成例 5 で得た化合物(6 4)のテトラヒドロフランー d_1 溶液中でののH - NMRスペクトルを示す(尚、図 1、 4、 5 中、H - NMRスペクトルはいずれもテトラメチルシランの吸収ピークを基準とする)。

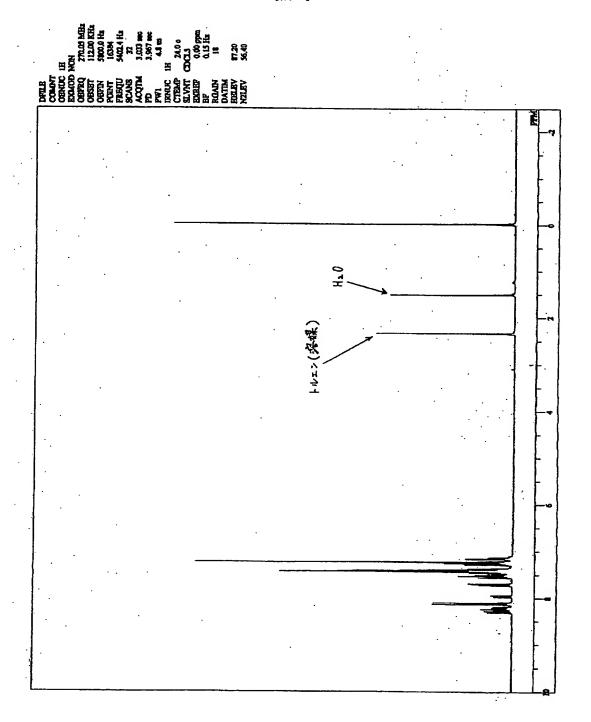
[図2]



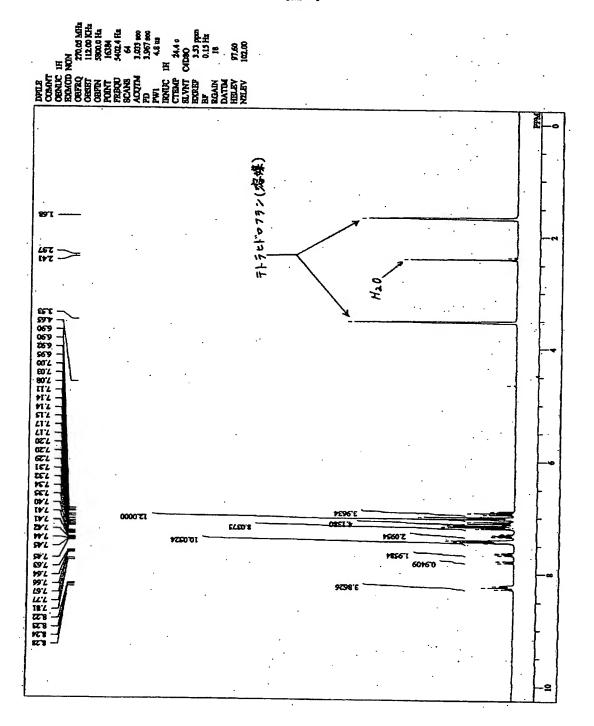
【図1】



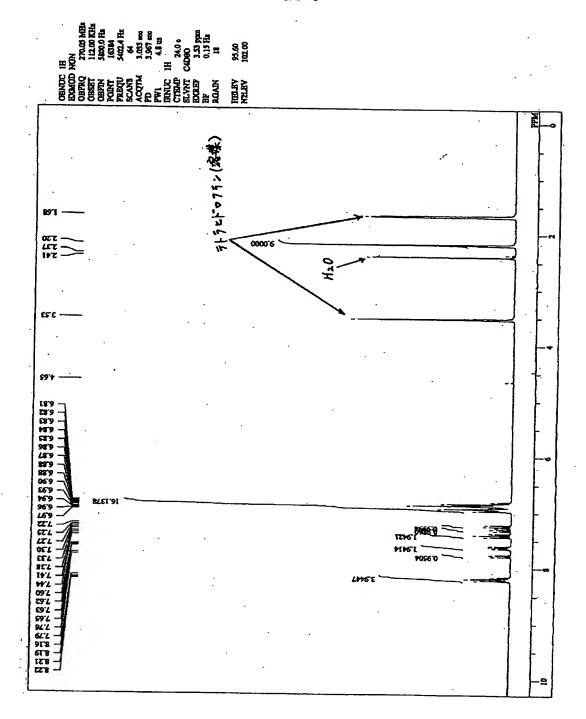
【図3】



[図4]



[図5]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
// C 0 7 C 211/54		C 0 7 C 211/54	
217/92		217/92	
217/94		217/94	
323/37		323/37	,

C 0 7 D 209/86 C 0 7 F 7/08 C 0 7 D 209/86 C 0 7 F 7/08

С

(72)発明者 鳥羽 泰正

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋インキ製造株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB11 DB03

4C204 BB05 BB09 CB25 DB01 EB01

FB16 GB01

4H006 AA03 AB91 BJ50 BP30 BP60

BU46 BU48 TA04 TB14

4H049 VN01 VP02 VQ35 VR24 VU25